[新手引导]使用辅助(V5.0版)(重要)

本文档适用于:EastWave V5.0 版; 主要针对光电计算,自定义模式; 不能替代帮助手册、案例文档的学习; 建议首先熟悉时域、频域概念,理解傅里叶变换,掌握你要研究的问题的要领。

物体

- 物体操作
 - 物体覆盖规则:后建模的物体覆盖先建模的物体,用以替代布尔运算形式的建模方法。
 - 物体支持移动、复制、旋转、镜像等操作,可以在 CAD 窗口中鼠标左键选中物体,再右键在菜单中选择相应功能。

	P	mino(-25,-5, max:(-15,5,5 ac[10/臺米]	9 10				
		「「「「「「「「」」	美型	х	Y	Z	旋转角
	н	object_0 왕의	移动(标系)	0.0	0.0	0.0	N.A.
	ð	(2110) (1110)	旋转(标系)	0.0	0.0	0.0	0.0
	×	1510F	缩放(标系)	0.0	0.0	0.0	N.A.
		调整化先动					
	-1	000000424	71				
y y y		显示 陶蔵 反向选择					

镜像操作可以通过缩放操作完成,如要相对于 YOZ 面进行镜像,即将 X 轴反向,可以输入 X 轴缩放量为-1, Y、Z 轴不变(为 1),即可完成镜像操作。



如要对多个物体进行同种操作,可以选择将多个物体打包成组(在模型管理窗口中,选中多个物体,右键选择"组")。再对组进行操作。



- 元件
 - 普通建模,默认不开启元件。新建物体后填入相应的形状参数即可。
 如有创建"组"、"周期阵列"、"自定义阵列"的需求,建议开启元件。
 开启元件方式: "布局"-->"选项"-->"常用"-->"观察器"-->"隐藏
 元件"取消勾选。关闭当前脚本后再打开。
 区分元件和物体的概念:元件相当于形状,不带材料参量;物体则是实际放到
 仿真环境中的。
- 周期阵列
 - 根据单个组件生成周期阵列之前,可以先将组成该组件的所有物体打包成组, 再对组生成周期阵列。
 - 根据单个组件生成阵列时,需要填入组的平移矢量。如按照三角形阵列填充:



○ 周期阵列可以按照行列层填充,并进行行、列、层数的增、删、补操作。



e 🧃	Tot	al_Structure				
±١	🗊 ce	ell(2,1,0)	Ε			
÷		cell(2,1,0)		1		
•	۵.	1 移动				
÷	; ا	う 旋转				
÷		独特				
÷	،	< 删除		- v		
÷	١.	调整优先级	•	x 🔊		
÷		WIE / O/ DAX				
±		元胞操作	+	增加	•	行(+)
÷		取消组		埴充	•	行(-)
				删除	•	列(+)
±		並示 造荷		文件名		列(-)

周期阵列也可以按照区域填充,填充矩形区域或圆形区域。



- 外部导入模型时
 - 外部文件默认以绝对路径保存在工程文件中;建议修改为相对路径。
 - 软件提供判定模型中心的功能,详见帮助手册。
 - 建议学习参数化建模,而不是一直导入模型,有利于进行后续的参数扫描和参数优化。
- 提供输入参数方程进行建模的方法,详见[仿真指导]采用参数方程进行建模。

材料

- 单位
 - 所有频率相关参数,单位均按文档频率单位决定。
 - 导入材料时,需要按照文档单位进行频率的换算。详见[<u>仿真指导]材料参数设</u> <u>置</u>。
- 高级技巧
 - 材料权重:可以控制此类材料对应物体的划分网格时的精细程度。
 - 材料继承:可方便将将几个不同结构的材料属性修改为同一种材料:创建组, 并将组的材料改为所有结构的材料。
 - 材料副本:如有需要,可以设置材料"副本",即多个材料的参数设置完全相同。通过该技巧,可以让同种材料的物体按不同方式显示、按不同权重划分网格。
- 特别提醒:负折射材料的 permittivity 不能直接设为负数。真实情况下不存在介电 常数小于 0 的材料,软件中的 permittivity 参数都必须大于 1。设置负折射材料可采 用符合洛伦兹模型(Lorentzx),通过设置参数得到负的介电系数和磁导率。

激励源

 激励源由时域波形和空间分布累乘得到。请不要混淆高斯脉冲和高斯窗。
 常用时域波形有持续光(余弦波)、高斯脉冲,分别适用于单频仿真和宽频仿真。
 常用空间分布有线(点)源、高斯窗;高斯窗可用以等效平面波(设置 1/wa=1/wb=0)。
 波导结构,光源常采用有一定宽度的高斯窗型,wa、wb通常为波导在该方向上的 宽度。

- 入射方向和偏振角
 - 激励源如有方向性, theta 和 phi 值的具体设定以入射方向的局部坐标系为准,
 具体可参见帮助手册。
 - 激励源的偏振由偏振角(极化角)设置,可以完成 TE、TM 波的设置。
 - 少了说明图
 - 激励源的方向性和偏振都可以从 CAD 窗口内对应的图上看出:橙色箭头为入射方向;绿色箭头为偏振方向。
 激励源的方向性和偏振也可以通过实时场观察得到,真实仿真时的设置以实时场观察到的为准。
- 介质内激励源
 - 介质内的激励源,如带方向性(高斯窗、基模高斯光束、导入口面场光源),
 需要设置参数"波阻抗倒数"。

记录

- 记录出数据的组织方式,由记录器的维度、Domain 等共同决定。建议详细查看帮助 手册记录器相关章节,及数据后处理相关章节。
 - 可按时域和频域记录分类。
 由于 FDTD 是时域算法,所有计算结果将在时域下记录得出,再经由快速傅里
 叶变换得到频域记录。
 频域记录器默认的频率值,是文档属性"频率"中的所有频点。
 - 可按点记录、面记录、表面记录、体记录分类。
 目前,能流记录器可以设置记录面的大小;其他二维记录器均为整个XOY/YOZ/XOZ 面的记录。
 如果记录器有方向(如远场记录),注意该方向按全局球坐标系设定。
 - 可按近场记录、准远场记录、远场记录分类。
 近场条件,即满足 R≥2d²/λ。
 远场条件,即满足 R≥2d²/λ。
 准远场,即:
- 常用记录器
 - 常用于正入射透反率计算的有:截面场平均记录器。
 软件中"自动计算透反率模式"选用截面场平均记录器。
 不能采用能流记录器。因为反射率的计算中往往要减去光源的背向散射,而且
 是时域场值相减;如果用能流值相减,会损失相位信息。
 少了说明图
 - 常用于斜入射透反率计算的有:[频域]远场记录器、[频域]截面场记录器。
 不能采用截面场平均记录器。因为在斜入射情况下对截面场数据进行平均时,
 会损失相位信息。

可自行处理[频域]截面场记录器得到的 E、H 场值,得到能流值,再进行后处理 比较。

建议参考[深入了解]4-典型后处理脚本之《斜入射透反率计算结果处理》。

- 常用于方向图计算的有:[频域]远场记录。
 [时域][频域]远场记录适用于三维空气环境。
- 常用于场图记录记录的有:[频域]截面场记录器。
 得到的是幅度+相位图。可以选择观察值的实部、虚部、幅度(绝对值)、相位、时域图等。其中,如果按"时域图"显示,意为显示场值在几个周期内随相位的变化。

与体系对单频的响应(即光源为余弦波)是不完全相同的。参见[深入了解]傅 里叶变换。

常用于动态图记录的有:[时域]点记录器、[时域]截面场记录器。 不建议记录所有时间步、空间点的场值,否则数据量会超大。

- 常用于表面场、表面电流观察的有:[时域][频域]表面场记录器。
 数据结果只能通过 ewd 格式的数据文件打开观察,不保存到资源管理器相应
 目录下。
- 时间步
 - 如有需要设置记录器的起始、终止、间隔时间,可以更改时间步设置。默认值
 (0:-1:-1)表示所有时间步的值都会被记录(或被计算到 FFT 变换中)。
 - 时间步对时域和频域记录均有影响。如果要记录稳态场的场图,可以在选择频域记录器的同时,将起始时间步设置到体系基本达稳态的时刻。
 - 额外提醒:频域记录器是不可以选单次记录的。
- AR 外推 (自适应扩展)技术
 - 对点记录和截面场平均记录有效,它可以通过计算较少的步数来外推出后面很
 长一段时间的数据,提高效率,对于计算透射率反射率问题用处很大。
 - 若要软件自动判定迭代步数,可以在精度设置中进行收敛设置,一般可输入 dB
 数为-40dB,即能量衰减到初始时的-40dB 时提前停止计算。

边界(计算区域)

周期边界,包含周期边界、Bloch 边界,分别用于周期结构正入射和斜入射计算。默认周期边界方向上计算区域紧贴物体,即BBOX.ZMIN~BBOX.ZMAX(如果Z方向是周期结构)。
 Bloch 边界下(即斜入射)的参数设置,请参考具体案例或相关说明。

二维体系通过周期边界等效。推荐二维面为 XOY 面。

 开放边界,包含 PML、UPML、CPML、阻抗匹配。推荐使用 UPML 边界。一般情况下,开放边界要远离光源 5 个格子,远离记录器 3 个格子。 开放边界处有介质时,软件会将该处结构在此方向上理解为无限厚的(即无限厚基底)。 严格意义上来说,强色散介质不能与吸收边界接触,如直接接触可能会引起数值不稳定。如采用各向异性吸收边界 UPML,对于单一强色散介质构成的半无限结构, 允许强色散介质与 UPML 边界接触。

网格

- 推荐采用二/三维(半)智能网格。如需要自定义网格,建议先参考相关书籍再进行 设置。
 如要选用智能网格,请先确认频率设置正确,即菜单栏"求解器"-->"设置频率"
 窗口频率设置正确。
- 网格大小不大于波长的十五分之一。通常采用二十五分之一波长。
 网格迭代时间间隔不大于波在单网格内的传播时间。
 迭代总步数能够:1时间足够长,以便波能够在体系中传播达到稳定,即,波要在体系中来回传播至少两次。2(若有必要得到频域信息)时间足够长以便得到足够的频率分辨率;
- 内存占用由网格总数和单网格标准占用量决定,建议在启动计算前查看网格数。
 计算效率由网格总数和迭代总步数决定,可以通过任务窗口查看当前迭代效率和总计算时间。
 启动计算前划分网格,非均匀网格效果可以直接在 CAD 界面中观察到。共形网格不

启动计算前划分网格,非均匀网格效果可以直接在 CAD 界面中观察到。共形网格不 是。

• 请协调计算资源的限制与计算精度的需求。

文档属性

- 单位
 - 直接参与到计算迭代中的数值,如物体尺寸、激励源形状、网格尺寸等相关信息,单位设置均为文档单位。
 - 长度、时间、频率单位分别通过 UL、UT、UF 调用。
 - 为满足 FDTD 迭代要求的色散稳定性,一般建议勾选时间单位自动相关长度单位。
- 频率
 - 一般设置为光源频段范围。
 - 三个值可以通过 "FREQ_MIN" "FREQ_MAX" "FREQ_DELTA" 变量进行 调用。

说明:

通常需要将 FDTD 计算完成后直接得到的时域空间结果,经 FFT 变换到频域空间,此处频率即指 FFT 变换时的频率范围和精度。

FFT 变换中,时域上总时长与频域上分辨率成正相关,因此,若要得到频率上足够清晰的信息,通常需要协调修改网格大小、迭代总步长、光源时域信号形状等。

为此,将该频率变量化,可以通过参量"FREQ_MIN""FREQ_MAX""FREQ_DELTA"等对其进行调用,以便简化建模。

参数化建模与数据前、后处理

- 常量、变量、表达式
 - 均区分大小写。
 - 常用内置常量如光速 C0、圆周率 PI;常用系统变量如 "UL"、 "BBOX"、
 "FREQ"、 "STEP"等。
 - 可以参考帮助手册 3.7 节《变量窗口》、4.2 节《内置常量和变量》、4.3 节 《参数扫描和寻优》进行学习。
 - 数据中如果出现#NAN(即 Not a number),表示结果为不为合理数值;如
 果出现#INF(即 infinity),表示结果无穷大,即已经发散。
 - 表达式解析时,如果显示"--",则为表达式解析出错。
- 数据组织
 - 数据全部保存在扩展名为 "*.ewd" 的结果文件中。Windows 资源管理器下的 "*.ed" 文件仅为部分中间数据。
 - 可以参考帮助手册 7.1 节《后处理数据结果》进行学习。
 - 前处理界面中定义的变量,挂载到 gdata 目录下。
 激励源数据挂载到 "src_xxx" 目录下。 "xxx" 为激励源名称。
 记录器数据挂载到 "rcd_xxx" 目录下。 "xxx" 为记录器名称。
 如果建模时设置的名称为中文字符,会用数字和英文字母进行某种形式的编码,因此不建议激励源和记录器名称设置为中文字符。
 - 如果数据为单个点,只能通过 print 函数显示。
 如果数据为数组(Array),双击打开时按图(figure)显示,即横坐标为数组
 下标(0~数组长度-1),纵坐标为数组中存放的值。
 如果数据为图(figure),双击打开时为图,可以通过数据进行操作。
- 图操作
 - 可参考帮助手册 7.2 节《图对象属性介绍》、7.3 节《功能操作》、8.1.2《绘图》
 进行学习。
- 脚本语言
 - 扩展名 "*.ewd_script" 用以保存后处理脚本文件。
 - 可以参考帮助手册七、八章以及附《EastWave 5.0 脚本语言》。
 - 支持常用数据处理软件 (如 Matlab)标准库的所有功能。
 - 具体应用的脚本,可以参考各案例的后处理方式。